GV: Hồ Trung Mỹ

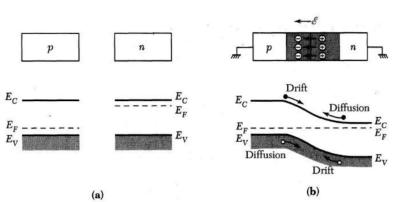
Hướng dẫn ôn thi LT môn Vật lý bán dẫn – HK192

Chú ý: Đề thi trắc nghiệm (không cho sử dụng tài liệu) với tổng số câu tối thiểu là 50 và số đề từ 4 đến 8

Chương 4. Chuyển tiếp PN

- Chuyển tiếp PN
 - o Kể tên 4 bước chính trong quá trình planar để chế tạo chuyển tiếp PN. Tác dụng của lớp SiO₂ là gì?
 - o Định nghĩa của chuyển tiếp PN loại bước (step), loại biến đổi đều (graded)
 - o Sự tạo thành chuyển tiếp PN:

Hình 4.1 (a) Các bán dẫn (được pha tạp chất đều) loại P và N trước khi tạo thành chuyển tiếp. (b) Điện trường trong miền nghèo (depletion region) và giản đồ dải năng lượng của chuyển tiếp p-n ở điều kiện cân bằng nhiệt



- Chuyển tiếp PN chưa có phân cực (với chuyển tiếp bước) (chuyển tiếp PN ở điều kiện cân bằng)
 - o sự hình thành miền nghèo-chuyển động của hạt dẫn?
 - o miền nghèo, miền trung hòa.

Thế nội khuếch tán V_{bi} (hay ϕ_B) hay rào thế

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) = V_T \ln \left(\frac{n_{n_0}}{n_{p_0}} \right) = V_T \ln \left(\frac{p_{p_0}}{p_{n_0}} \right)$$

Chú ý: E_m là điện trường cực đại tại giao tiếp của P và N, W là bề rộng miền nghèo của chuyển tiếp PN, W_P (còn gọi là x_p) là bề rộng miền nghèo bên bán dẫn P và W_N (còn gọi là x_n) là bề rộng miền nghèo bên bán dẫn N, và ε_s là hằng số điện môi của bán dẫn.

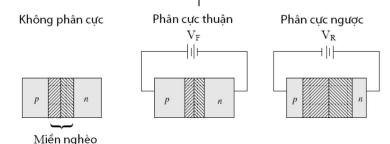
Miền điện tích không gian (miền nghèo)

$$N_A W_P = N_D W_N$$

$$V_{bi} = \frac{1}{2} E_m W$$

$$W = W_P + W_N = \sqrt{\frac{2\varepsilon_S V_{bi}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$$

$$E_m = \frac{q N_D W_N}{\varepsilon_S} = \frac{q N_A W_P}{\varepsilon_S}$$



Các phân cực có thể có ở chuyển tiếp PN

Làm sao nhận biết chuyền tiếp PN đang ở tình trạng: không phân cực, phân cực thuận, hay phân cực ngược? (dựa vào $V_A = V_P - V_N$, với V_P là điện thế tại P [anode] và V_N là điện thế tại N [cathode])

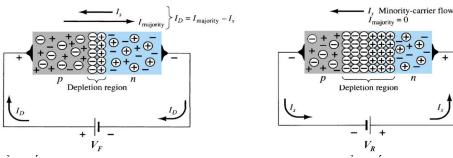
- Chuyển tiếp PN được phân cực thuận (forward bias) (với chuyển tiếp bước)
 - o Phân cực thuân? $(V_P > V_N)$.
 - Khi phân cực thuận tăng thì: miền nghèo giảm và điện trở miền nghèo giảm.

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm S}(V_{bi} - V_{\rm F})}{q} \left(\frac{1}{N_{\rm A}} + \frac{1}{N_{\rm D}}\right)} \quad \text{v\'oi V}_{\rm bi} > V_{\rm F} > 0 \text{ là điện áp thuận trên diode}$$

- O Dòng điện thuận do các thành phần hạt dẫn nào tạo thành, đa số hay thiểu số?
- o Phương trình dòng điện qua chuyển tiếp PN được phân cực thuận:

$$I_F = I_0 \left(e^{V_A/V_T} - 1 \right)$$

với I_0 (còn được gọi là I_S) là dòng điện bão hòa ngược và khi nhiệt độ tăng thì I_0 tăng.



- (a) Chuyển tiếp PN với phân cực thuận
- (b) Chuyển tiếp PN với phân cực ngược
- Chuyển tiếp PN ở phân cực ngược (reverse bias) (với chuyển tiếp bước)
 - o Phân cực ngược? $(V_P < V_N)$..
 - o Dòng điện ngược: $I_R \approx I_0$ (khi nhiệt độ tăng thì I_0 tăng)
 - 0 Bề rộng miền nghèo tăng lên (với điện áp ngược V_R : V_{BR} (điện áp đánh thủng) $> V_R > 0$, điện áp đặt vào diode là $V_A = -V_R < 0$)

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{S}(V_{bi} + V_{R})}{q} \left(\frac{1}{N_{A}} + \frac{1}{N_{D}}\right)}$$

Dòng điện sinh tái hợp

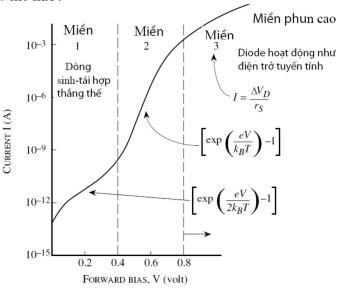
Dòng điện tái hợp thắng thế ở phân cực thuận thấp và dòng điện khuếch tán thắng thế ở phân cực thuận cao hơn.

$$I_F = I \circ \left(e^{V_A/\eta V_T} - 1 \right)$$

với η là hệ số lý tưởng (hệ số phát xạ) có trị từ 1 đến 2 tùy theo vật liệu chế tạo, thí dụ với Ge là 1, với Si là 1.1 hoặc từ 1.2 đến 2

- o xem hình 4.4 các độ dốc khác nhau do cái gì ảnh hưởng?
- o tác động của η đến đặc tuyến I-V như thế nào?

Hình 4.4 Dòng diode dạng semilog ($\ln I = f(V)$) ở phân cực thuận (Với e=điện tích điện tử; k_B=hằng số Boltzmann; r_S = điện trở khối)).



• $\mathbf{\mathcal{D}}$ iện trở vật liệu khối $\mathbf{\mathcal{R}}_S$

$$I_F = I_0 \left(e^{(V_A - I_F R_S)/V_T} - 1 \right)$$

tác động của R_S đến đặc tuyến I-V như thế nào?

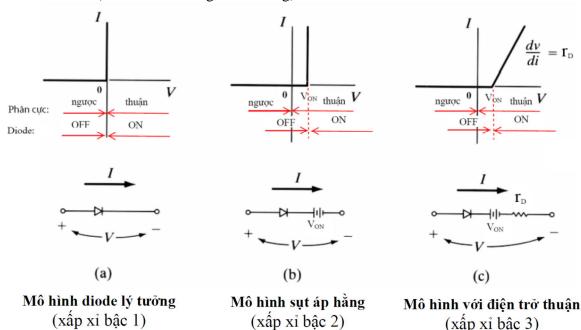
• Điện dung miền nghèo của chuyển tiếp PN

Xét chuyển tiếp PN với phân cực ngược ($V_A = -V_R < 0$): hình thành điện dung miền nghèo. Điện dung miền nghèo trên một đơn vị diện tích mặt cắt ngang C_{dep} (F/cm²) (còn gọi là C_i):

$$C_{dep} = \frac{\mathcal{E}_S}{W}$$
 với $W = \sqrt{\frac{2\mathcal{E}_S(V_{bi} + V_R)}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$

khi áp ngược V_R tăng thì C_{dep} giảm và ngược lại. Người ta ứng dụng hiệu ứng này để chế tạo diode biến dung (varicap hay varactor).

• Các mô hình diode: (chưa kể đến vùng đánh thủng)



- V_{ON} =0.7V với Si (1 số TL khác gọi là V_{ν})
- V_D là điện trở thuận = dV/dI tại điểm Q (có $V_{DQ} > V_{ON}$) = V_T/I_{DQ}
- Mô hình diode tín hiệu nhỏ với tần số thấp:

Phân cực với	$V_{DQ} < V_{ON}$	$V_{DQ} \ge V_{ON}$
Mạch tương đương		

<u>Chú ý</u>: Với tần số cao thì có thêm điện dung khuếch tán C_D song song với điện trở.

• $\mathbf{\mathcal{D}}$ iện trở động \mathbf{r}_D và điện trở tĩnh $\mathbf{\mathcal{R}}_D$ của diode

o Điện trở động r_D hay r_d (còn gọi là điện trở AC)

$$r_{\rm D} = \frac{dV_{\rm D}}{dI_{\rm D}} = \frac{V_{\rm T}}{I_{\rm D}} = \frac{V_{\rm T}}{I_{\rm Q}} = \frac{kT}{qI_{\rm Q}}$$
 (ở T=300°K thì $r_{\rm D} \approx 0.025 {
m V/I_D}$)

với V_D, I_D là áp và dòng qua diode, I_Q là I_D ở điểm làm việc Q.

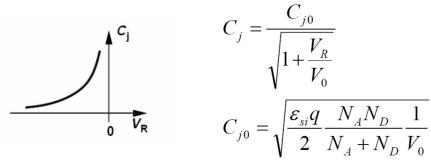
o Điện trở tĩnh R_D (còn gọi là điện trở DC): $R_D = V_D/I_D = V_Q/I_Q$

• Điện dung chuyển tiếp PN

 \circ với phân cực ngược: có điện dung chuyển tiếp $C_J[F]$ (J = junction = chuyển tiếp)

$$C_J = A.C_{dep} = \frac{\varepsilon_S A}{W}$$

với A: diện tích mặt cắt ngang; ε_S hằng số điện môi bán dẫn; W: bề rộng miền nghèo.



Hình 4.6 Điện dung của diode chuyển tiếp PN với phân cực ngược $V_A = -V_R$ (Chú ý: $V_0 = V_{bi}$)

o $\pmb{v\acute{o}i}$ $\pmb{phân}$ $\pmb{cực}$ $\pmb{thuận}$: có điện dung khuếch tán $\pmb{C_D}$ [F]: $\pmb{C_D} \cong \frac{\pmb{I_D \tau_T}}{\pmb{V_T}}$

với τ_T là thời gian đi qua diode (còn gọi là thời gian chuyển tiếp [T=transit])

• Chuyển tiếp kim loại-bán dẫn (MS)

- dễ chế tạo, ứng dụng làm chuyển tiếp chỉnh lưu tốc độ cao (diode Schottky) và tiếp xúc Ohm.
- o Đặc tính điện (I-V)
 - Chinh lưu (rào Schottky ≡ S)
 - ightharpoonup Không chỉnh lưu (**tiếp xúc Ohm** \equiv **O**)
- O Chọn lựa kim loại và bán dẫn để có đặc tính điện mong muốn

Công thoát $q\phi$ (eV) là hiệu số của mức năng lượng chân không (E_{vac}) và mức Fermi E_F .

(Công thoát $\phi(V) = (E_{vac} - E_F)/q$)

 \triangleright ϕ_m : công thoát của kim loại

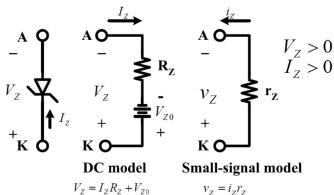
 \triangleright ϕ_n : công thoát của bán dẫn N

 \triangleright ϕ_p : công thoát của bán dẫn P

		Bán dẫn	
		loại N	Ioại P
Kim loại		ϕ_n	ϕ_p
ϕ_m	>	S	0
ϕ_m	<	0	S

• Các loại diode khác

- o Diode chính lưu: diode tiếp xúc PN thông thường
 - chỉnh lưu: cho dòng điện đi qua 1 chiều (từ anode sang cathode)
 - thường thì có điện áp đánh thủng lớn.
- o Diode ổn áp (còn gọi là diode Zener)
 - Sử dụng hiệu ứng đánh thủng Zener và/hoặc hiệu ứng đánh thủng thác lũ.
 - Xem lại ảnh hưởng của nhiệt độ? Với điện áp đánh thủng V_{BR} = $-V_Z$ (với V_Z >0) thì TCV_Z < 0 với đánh thủng Zener và TCV_Z > 0 với đánh thủng thác lũ.
- o Diode biến dung (varicap hay varactor)
 - ứng dụng điện dung tiếp xúc $C_J = f(V_R)$, khi V_R tăng thì C_J giảm (phân cực ngược $V_A = -V_R < 0$) (xem hình 4.6).



Hình 4.7 Mô hình diode Zener với phân cực ngược $V_R > V_{Z0}$

o Diode Schottky

- tạo từ chuyển tiếp M-S (M=Metal=kim loại và S=Semiconductor=bán dẫn) có tính chỉnh lưu, thí dụ M là platinum và S là bán dẫn loại N hình thành diode Schottky với Anode bên M và cathode bên S.
- Hãy kể thêm các kim loại khác ngoài Platinum?
- có rào thể nhỏ (~ từ 0.2V đến 0.3V)
- hoạt động tắt/dẫn ở tốc độ chuyển mạch cao.

Các ứng dụng của diode

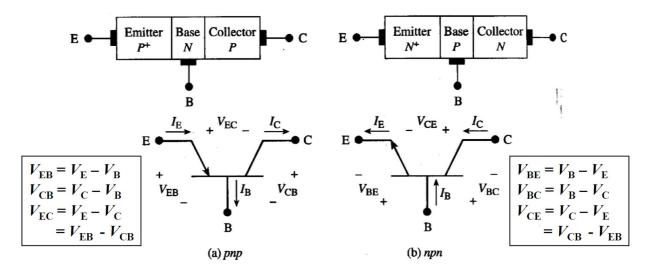
- o Mach chỉnh lưu: bán kỳ, toàn sóng, và chỉnh lưu. Sơ đồ và các công thức
- o Mạch lọc sóng gọn bằng tụ. Cách tính tụ với các mạch chỉnh lưu đi với mạch lọc.
- Mạch xén dùng diode thường và Zener.
- o Mạch ổn áp dùng diode Zener.
- 0 ...

Chương 5. BJT (TRANSISTOR TIẾP XÚC LƯỚNG CƯC)

- Tại sao có tên gọi lưỡng cực? tiếp xúc (hay chuyển tiếp hay mối nối)?
- Cấu tạo BJT loại NPN và loại PNP.Ký hiệu j_E, j_C. Nồng độ tạp chất của các miền?

Ký hiệu:

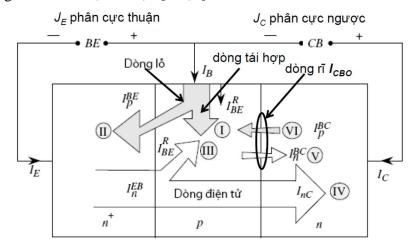
- E = Emitter = Phát, B = Base = Nền, và C = Collector = Thu
- J_E: chuyển tiếp PN giữa B và E
- J_C: chuyển tiếp PN giữa B và C



 $I_E = I_B + I_C$

Hình 5.1 Ký hiệu của hai loại BJT: (a) PNP và (b) NPN.

- Ở ký hiệu BJT thì mũi tên ở cực E có ý nghĩa gì?
- Các dòng điện trong BJT ở chế độ tích cực [thuận]:



- **Dòng điện rĩ (rò)** I_{CBO} (dòng từ C đến B với E hở mạch) và I_{CEO} (dòng từ C đến E với B hở mạch) trong BJT (nhiệt độ tăng dẫn đến dòng rĩ tăng)
 - o cấu hình CB: $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$
 - o cấu hình CE: $I_C = \beta I_B + I_{CEO}$ với $I_{CEO} = I_{CBO}/(1-\alpha)$
- Hệ số vận chuyển miền nền B, hiệu suất cực phát γ_E? Chúng phụ thuộc như thế nào với các tham số của BJT (nồng độ tạp chất, bề rộng miền nền)?
 BJT tốt có B, γ_E tiến gần tới 1.
 - Hiệu suất cực phát γ_E

$$\gamma_e \approx 1 - \frac{I_{EP}}{I_{EN}} = 1 - \frac{p_{e0}}{n_{b0}} \frac{D_E}{D_B} \frac{W_B}{L_E}$$

$$p_{e0} = n_i^2 / N_{DE}; \quad n_{b0} = n_i^2 / N_{AB}; \quad W_B = \text{bề rộng miền nền}$$

với $p_{e0} = n_i^2/N_{DE}$; $n_{b0} = n_i^2/N_{AB}$; $W_B = b$ ề rộng miền nền $D_E = h$ ệ số khuếch tán của hạt dẫn thiểu số tại $E = D_p$ $D_B = h$ ệ số khuếch tán của hạt dẫn thiểu số tại $B = D_n$ $L_E = chiều dài khuếch tán của hạt dẫn thiểu số tại <math>E = L_p$

Thay các biểu thức trên vào γ_e , ta có dạng biểu diễn khác của γ_e như sau:

$$\frac{\gamma_e}{N_{DE}} \approx 1 - \frac{N_{AB}}{N_{DE}} \frac{D_p}{D_n} \frac{W_B}{L_p}$$

0 Hệ số vận chuyển miền nền B

$$B \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{W_{Bn}}{L_B} \right)^2$$

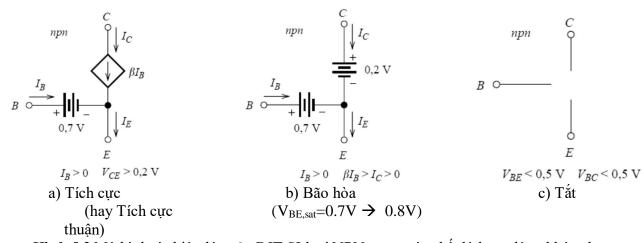
với W_{Bn} = bề rộng miền nền phần trung hòa $\approx W_B$ L_B = chiều dài khuếch tán của hạt dẫn thiểu số tại $B = L_n$

- độ lợi dòng điện cực nền chung $\alpha = B.\gamma_E = I_C/I_E$
- độ lợi dòng điện cực phát chung $\beta = \alpha / (1 \alpha) = I_C/I_B$
 - o β cao cần: tốc độ tái hợp thấp ở miền nền và thời gian chuyển tiếp (đi qua) ngắn ở miền nền
 - o β phụ thuộc vào I_C và nhiệt độ.
 - ο β DC : $\beta_{dc} = I_C/I_B$ với I_C , I_B là dòng DC
 - ο β AC: $\beta_{ac} = \Delta I_C/\Delta I_B$ với $\Delta I_{C_1} \Delta I_B$ là sự thay đổi của I_C , I_B do dòng tín hiệu AC
- Các chế độ làm việc (chế độ hoạt động) của BJT và đặc điểm của chúng:

Phân cực cho		Chế đã boot động	Cách nhân hiết với Đ IT NON	
J_E	J_{C}	Chế độ hoạt động	Cách nhận biết với BJT NPN	
Thuận	Ngược	Tích cực [thuận] (khuếch đại)	$V_{BE} = V_{ON} \text{ và } V_{CE} > V_{CEsat}$ $I_C = \beta I_B$	
Ngược	Ngược	Tắt (OFF)	V_{BE} , $V_{BC} \le 0$ (thực tế V_{BE} , $V_{BC} < V_{ON}$) $I_C = I_B = I_E = 0$	
Thuận	Thuận	Bão hòa (ON)	$V_{BE} = V_{BEsat}$ và $V_{CE} = V_{CEsat}$ $I_C < \beta I_B$	
Ngược	Thuận	Tích cực ngược	Tương tự với chế độ tích cực thuận nhưng hoán đổi chức năng E và C: $I_E = \beta_R I_B \; (\beta_R << \beta) \; \text{ và } I_C = I_B + I_E$	

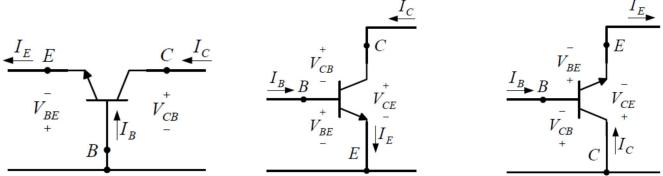
Chú ý:

- o Với BJT NPN Si thì $V_{ON} = 0.7 \text{V}$, $V_{BEsat} = 0.7 0.8 \text{V}$, và $V_{CEsat} \approx 0.2 \text{V}$.
- o β_R là β ở chế độ tích cực ngược.
- o SV tư suy ra cách nhân biết với BJT PNP.
- Mô hình tín hiệu lớn của BJT (TD: xét BJT Si loại NPN)



Hình 5.2 Mô hình tín hiệu lớn của BJT SI loại NPN trong các chế độ hoạt động khác nhau

• Các cấu hình mắc BJT: (Như 1 mạng 4 cực với: Bên trái là mạch vào và Bên phải là mạch ra)



a) CB = Common Base = B chung b) CE=Common Emitter=E chung c) CC=Common collector=C chung **Hình 5.3** Các cách mắc BJT NPN trong mạch

Hãy nêu đặc điểm của các cách mắc với ứng dụng khóa điện tử và mạch khuếch đại?

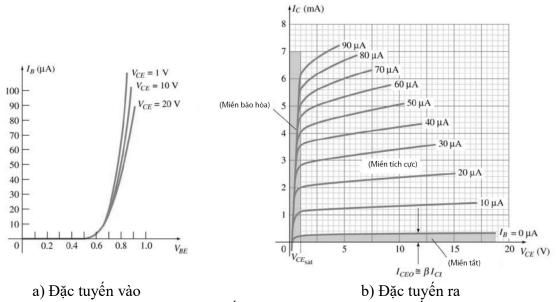
Phương trình các dòng điện trong BJT NPN ở chế độ tích cực thuận:

Dòng [điện ở cực] thu I_C	Dòng [điện ở cực] nền I_B	Dòng [điện ở cực] phát I_E
$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \approx I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \beta I_B = \alpha I_E$	$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{I_S}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \frac{I_E}{\beta + 1}$	$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{I_S}{\alpha} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = (\beta + 1)I_B$

với I_S là dòng bão hòa: $I_S = \frac{qA_E D_n n_i^2}{N_A W_{Bn}}$

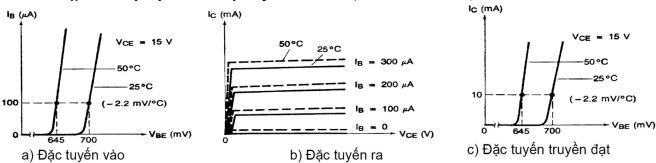
trong đó A_E là diện tích mặt cắt ngang tại miền phát, N_A là nồng độ tạp chất Acceptor tại miền nền và W_{Bn} là bề rộng phần trung hòa trong miền nền.

• Các đặc tuyến dòng-áp (I-V)của BJT



Hình 5.4 Các đặc tuyến vào và ra của BJT NPN mắc CE

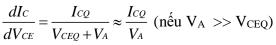
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các đặc tuyến của BJT (TD với BJT NPN)



HD ôn thi-VLBD-HK192-Trang 7/14

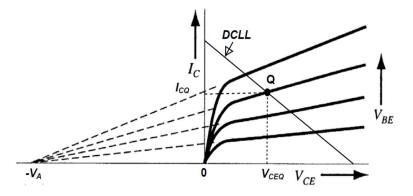
- Điều chế miền nền: Xét BJT NPN phân cực ở chế độ tích cực [thuận] (khuếch đại), nếu V_{CE} tăng ⇒ bề rộng hiệu dụng của miền nền giảm ⇒ dòng I_C tăng. Nghĩa là bề rộng miền nền bị thay đổi (điều chế) khi điện áp V_{CE} thay đổi.
- Điện áp Early V_A: giá trị điện áp tại điểm nằm trên trục hoành mà mọi đường cong I_C theo V_{CE} (ở phần khuếch đại) đều đi qua điểm này.

Độ dốc tại điểm làm việc Q:

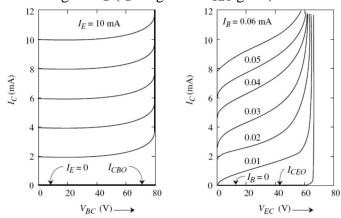


Khi đó dòng I_C :

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

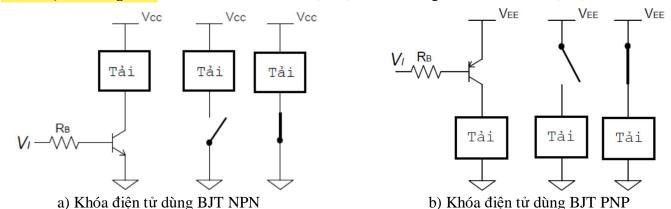


- Điện áp đánh thủng BV_{CBO}, BV_{CEO}
 - o CB: BV_{CBO} (điện áp đánh thủng giữa C và B khi hở mạch E) không bị ảnh hưởng bởi I_E.
 - o CE: BV_{CEO} bị ảnh hưởng bởi I_B (I_B tăng thì BV_{CEO} giảm)



Hình 5.5 Một thí dụ về đánh thủng ở BJT

• Khóa điện tử dùng BJT: Khóa mở với BJT tắt (OFF) – Khóa đóng với BJT bão hòa (ON)

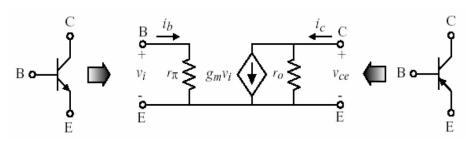


lacktriangle Do điện tích chứa tại J_C khi bão hòa nên giảm tốc độ chuyển mạch của BJT khi chuyển từ bão hòa sang tắt. V_P

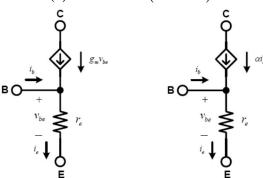
• Transistor Schottky:

Cấu tạo	Mạch tương đương	Ký hiệu	Đặc điểm
E B SiO_2 n^+ p n	B E	collector	 Giảm điện tích chứa tại J_C khi BJT bão hòa vì diode Schottky có V_{ON} nhỏ hơn V_{ON} của chuyển tiếp PN. Tăng tốc độ chuyển mạch

• Mô hình tín hiệu nhỏ của BJT (tần số trung bình)

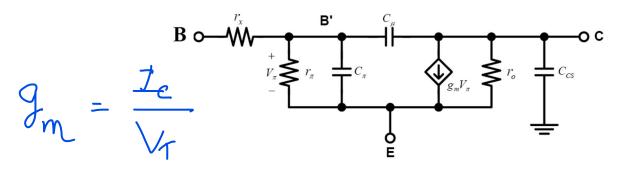


(a) Mô hình π (mắc CE)



(b) Mô hình T (nếu không bỏ qua r_o được thì sẽ có điện trở r_o nối từ C đến E)

• Mô hình tần số cao của BJT ở chế độ tích cực: $(C_{\pi} = C_{be}, C_{\mu} = C_{bc})$



 $T\hat{a}n \ s\hat{o} \ c\check{a}t f_T \text{ (khi do } \beta_{ac} = 1)$

$$f_T = f_{\alpha} = \frac{1}{2\pi\tau_{ec}} \approx \beta_0 f_{\beta} = \frac{g_m}{2\pi \left(C_{\pi} + C_{\mu}\right)}$$

với τ_{ec} là thời gian điện tử đi từ E đến C với BJT NPN mắc CB ở chế độ tích cực, f_{α} và f_{β} là các tần số mà ở đó α_{ac} và β_{ac} giảm đi $\sqrt{2}$ so với trị số ở tần số thấp, và β_0 ($\approx \beta_{dc} = h_{FE}$) là giá trị của β_{ac} ở tần số thấp.

• Mô hình tham số h. Các tham số h cho BJT cấu hình CE:

$$\begin{split} h_{ie} &\equiv r_{\pi} \equiv r_{be} \equiv \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_{B}} \bigg|_{VCE} = \frac{v_{be}}{i_{b}} \bigg|_{VCE=0} = \beta_{ac} r_{e} = \beta \frac{V_{T}}{I_{EQ}} \approx \beta \frac{V_{T}}{I_{CQ}} \\ h_{fe} &\equiv \beta_{ac} \equiv \frac{\partial i_{c}}{\partial i_{B}} \bigg|_{VCE} = \frac{i_{c}}{i_{b}} \bigg|_{VCE=0} = g_{m} h_{ie} \\ g_{m} &= \frac{I_{CQ}}{V_{T}} = \frac{1}{r_{e}} \\ r_{c} &\equiv r_{O} \equiv \frac{1}{h_{oe}} \equiv \frac{\partial v_{CE}}{\partial i_{c}} \bigg|_{I_{B}} = \frac{v_{ce}}{i_{c}} \bigg|_{i_{B}=0} = \frac{V_{A} + V_{EQ}}{I_{CQ}} \approx \frac{V_{A}}{I_{CQ}} \text{ (n\'eu V}_{A} >> V_{CEQ}) \\ \underline{Ch\acute{u}} \stackrel{\bullet}{\underline{y}}: \quad \beta_{dc} = h_{FE} = I_{C}/I_{B} ; \quad \beta_{ac} = h_{fe} = i_{c}/i_{b} \text{ (\'ot tần số thấp và trung bình: } \beta_{ac} \approx \beta_{dc} = \beta) \end{split}$$

Gương dòng điện (Current mirror)

Mạch	
Vcc R Tải Q1 Q2 I _o	UT

1. Q1 và Q2 có đặc tính giống nhau

Điều kiện để là nguồn dòng

2. Q1 (được mắc như diode) và Q2 luôn ở chế độ tích cực thuận (dẫn đến có giới hạn với điện trở tải R_L)

Chú ý: V_{CC} và $V_{EE} > 0$

Phương	trình

Dòng hằng qua tải:

$$I_{OUT} = \frac{I_R}{1 + \frac{2}{\beta}}$$

 $(I_{\text{out}} \approx I_R \text{ n\'eu } \beta >> 1)$ với dòng chuẩn I_R :

$$I_R = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R}$$

Giới hạn của tải R_L là

$$0 \le R_L < \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{CE,sat}}{I_{OUT}}$$

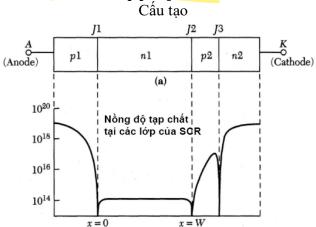
• Thyristor: là dụng cụ công suất quan trọng, được thiết kế để xử lý điện áp cao và dòng điện lớn.

A (Anode)

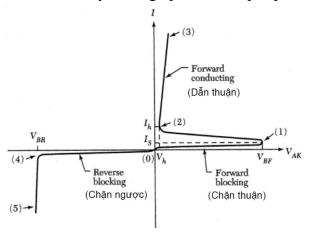
K (Cathode)

G(Gate)

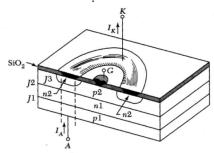
O Diode 4 lớp p-n-p-n



Đặc tuyến dòng-áp của diode p-n-p-n

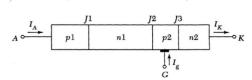


o SCR (Silicon Controlled Rectifier)

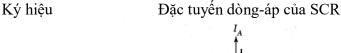


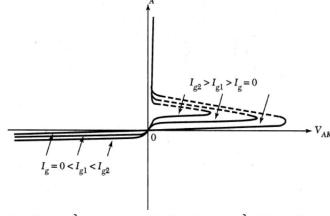
Cấu tao của SCR

a) Cấu tạo của SCR 3 cực planar



b) Mặt cắt ngang 1 chiều của SCR planar





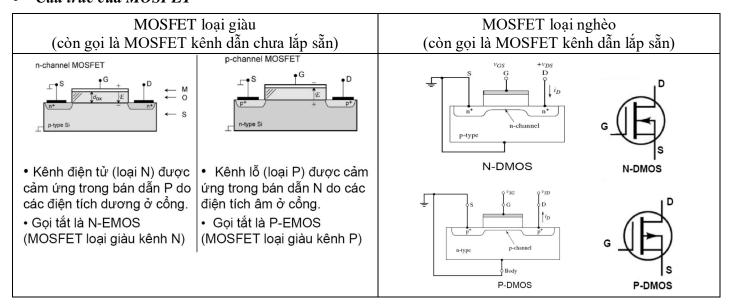
Khi dòng cổng $I_{\mathcal{G}}$ tăng thì điện áp chuyển $V_{\mathcal{BF}}$ giảm

Chuong 7. MOSFET

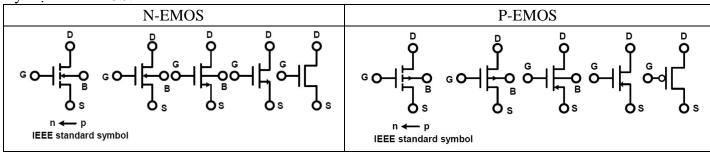
• Giới thiệu

- MOSFET có cách lý giữa cổng và kênh dẫn bằng lớp cách điện, thành phần cơ bản là kim loại (M = Metal) là Al hay polysilicon (n+ hoặc p+), lớp cách điện SiO₂ (O = Oxide), và bán dẫn (S = semiconductor).
- Các tên gọi khác của MOSFET là MISFET (Metal-Insulator-Semiconductor), IGFET (Insulated Gate FET).
- Nguyên tắc hoạt động của FET là dòng hạt dẫn từ nguồn điện máng được điều khiển bằng điện áp cổng hay điện trường cổng. Điện trường này làm cảm ứng điện tích trong bán dẫn ở giao tiếp bán dẫn-oxide.

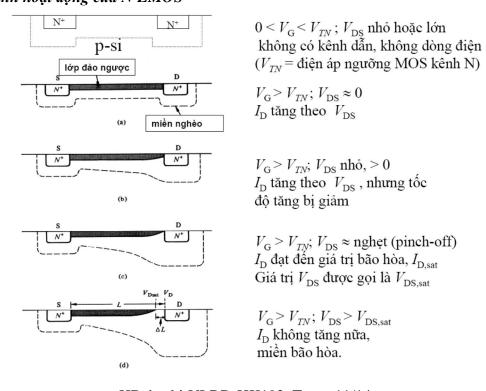
• Cấu trúc của MOSFET



Ký hiệu của EMOS:



• Mô tả định tính hoạt động của N-EMOS

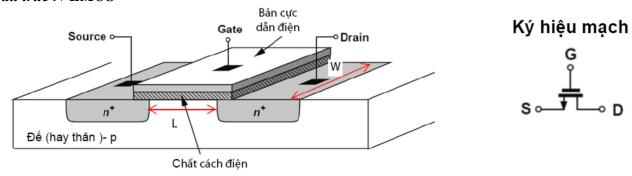


• Các chế độ phân cực cho tụ MOS trong N-EMOS

Có 3 chế độ phân cực quan trọng cho tụ MOS:

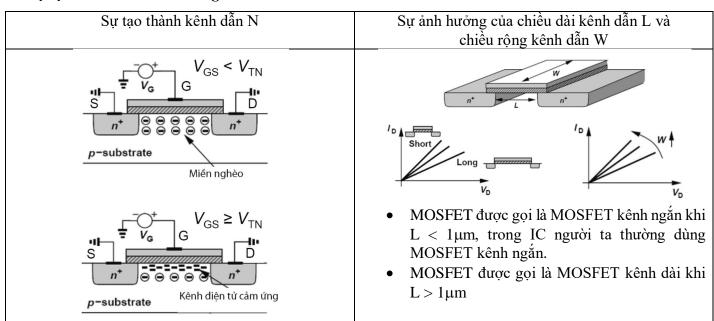
- \circ *Tích lũy lỗ* (Hole Accumulation): khi phân cực âm giữa kim loại và bán dẫn ($V_{GS} < V_{FB} < 0$, V_{FB} là điện áp dải phẳng), tại giao tiếp giữa bán dẫn và cách điện sẽ có tích lũy lỗ.
- o Nghèo (Depletion): khi phân cực dương giữa kim loại và bán dẫn ($V_{FB} < V_{GS} < V_{TN}, V_{TN} > 0$), tại giao tiếp giữa bán dẫn và cách điện sẽ các lỗ bị đẩy xuống dưới hình thành miền nghèo.
- o $\pmb{\textit{Pảo ngược}}$ (Inversion): khi phân cực dương giá trị đủ lớn giữa kim loại và bán dẫn ($V_{GS} > V_{TN}$), các điện tử được hút vào miền gần giao tiếp giữa bán dẫn và chất cách điện, do đó hình thành nên kênh dẫn điện tử (kênh N) trong bán dẫn P.

• Cấu trúc N-EMOS

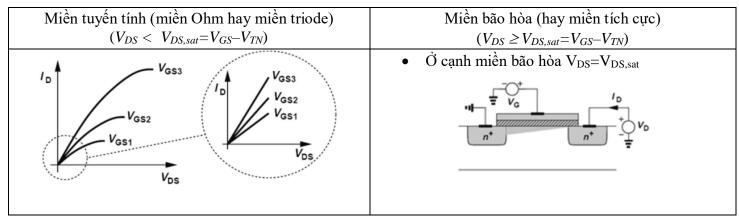


Vật liệu dùng cho bản cực dẫn điện thường dùng Silicon đa tinh thể được pha tạp chất rất nhiều (còn được gọi là polysilicon hay polySi hay poly). Vật liệu cách điện thông thường là SiO₂. Để tối thiểu hóa dòng điện giữa miền thân và miền S(source)/D(drain) người ta thường nối miền thân với cực nguồn.

• Sự tạo thành kênh dẫn trong N-EMOS

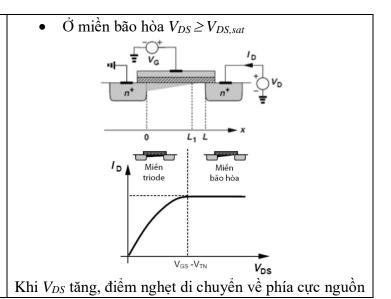


• Các miền hoạt động của N-EMOS với $V_{GS} > V_{TN}$

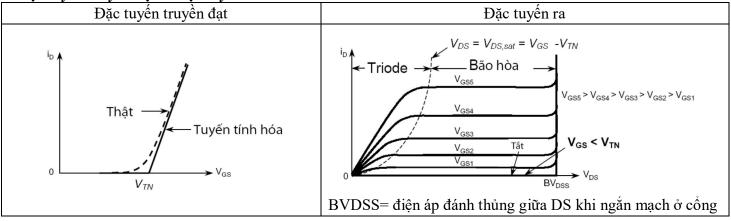


Khi V_{DS} nhỏ (có thể hoán đổi D và S) thì có thể xem như điện trở được điều khiển bằng áp ($V_{GS3} > V_{GS2} > V_{GS1} > V_{TN}$)

$$R_{ON} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN})}$$



Đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra của N-EMOS



Các phương trình dòng điện máng I_D trong N-EMOS

- $V_{GS} \leq V_{TN}$: miền tắt $\Rightarrow I_D=0$
- $V_{GS} > V_{TN}$: $(V_{DS,sat} = V_{GS} V_{TN})$
 - \circ $0 < V_{DS} < V_{DS,sat}$: miền tuyến tính (còn gọi là miền Ohm, miền điện trở hay miền triode)

$$I_{D} = \mu_{n} C_{ox} \frac{W}{L} \left[\left(V_{GS} - V_{TN} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^{2}}{2} \right]$$

với μ_n là độ linh động điện tử và C_{ox} là điện dung lớp cách điện trên 1 đơn vị diện tích. Nếu $|V_{DS}|$ \square $2(V_{GS}-V_{TN})$ thì I_D là hàm tuyến tính theo V_{DS} : (có thể hoán đổi D và S)

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN}) V_{DS}$$

Khi đó MOSFET tương đương với điện trở R_{DS} (R_{ON} hay $R_{DS,ON}$): $R_{DS} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN})}$

o $V_{DS} \ge V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TN}$: miền bão hòa (còn gọi là miền tích cực) với $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN})^2$

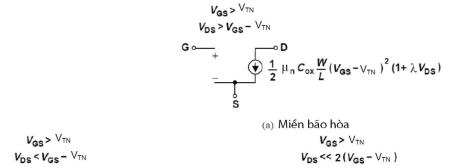
Người ta thường ứng dụng miền tắt và tuyến tính cho MOSFET làm khóa điện tử, và miền bão hòa cho MOSFET làm phần tử khuếch đại tín hiệu hoặc làm nguồn dòng.

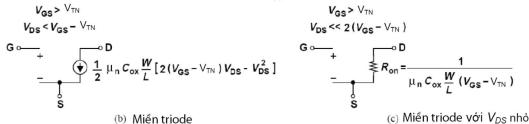
- Một số đặc tính không lý tưởng của MOSFET (Xét N-EMOS ở miền bão hòa)
 - $\underline{\text{Diều chế chiều dài kênh dẫn:}}$ tương tự hiệu ứng Early trong BJT, khi tăng V_{DS} thì điểm nghẹt dịch chuyển về miền nguồn, dẫn đến chiều dài kênh dẫn hiệu dụng nhỏ hơn hay dòng I_D tăng lên. Khi đó phương trình dòng điện máng có dạng

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \text{ V\'oi } \lambda = \frac{1}{V_A} \text{ và } V_A \text{ là điện áp Early}$$

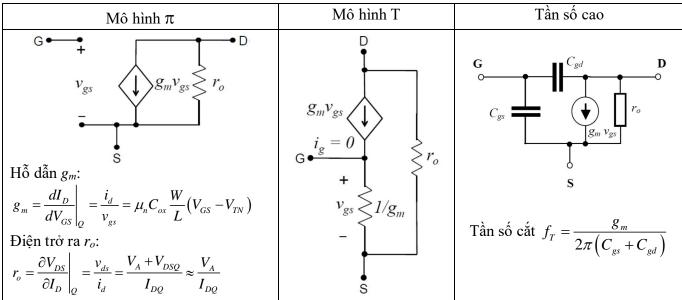
o Hiệu ứng thân: khi tăng V_{SB} làm điện áp ngưỡng V_{TN} tăng \Rightarrow ảnh hưởng đặc tuyến I-V.

- o \mathring{A} nh hưởng của nhiệt đô: khi T tăng $\Rightarrow V_{TN}$ và độ linh động giảm \Rightarrow dòng I_D giảm
- o <u>Sư bão hòa vân tốc</u>: khi kích thước transistor giảm, độ dày làm oxide mỏng hơn \Rightarrow vận tốc điện tử bão hòa và lúc phương trình dòng I_D : $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{I_c} (V_{GS} V_{TN})^{\alpha}$ Với $\alpha = 1 \Rightarrow 2$, tùy theo công nghệ.
- Mô hình tín hiệu lớn của N-EMOS (dùng để phân tích tổng quát hay tính điểm tĩnh)





• $M\hat{o}$ hình tín hiệu nhỏ của N-EMOS (khi N-EMOS làm việc ở miền bão hòa và $\left|v_{gs}\right| < 0.2 \left(V_{GS} - V_{TN}\right)$)



- Các cách mắc MOSFET: CS, CD và CG.
- Các ứng dụng tiêu biểu của MOSFET là khóa analog, điện trở được điều khiển bằng áp, nguồn dòng và phần tử khuếch đại tín hiệu trong mạch khuếch đại.

• Tóm tắt quan hệ dòng-áp của MOSFET

NMOS	PMOS
Miền tắt $(V_{GS} \leq V_{TN})$: $I_D = 0$	Miền tắt $(V_{GS} \ge V_{TP})$: $I_D = 0$
<i>Miền triode</i> $(V_{GS} > V_{TN} \text{ và } 0 \le V_{DS} < V_{DS,sat})$	<i>Miền triode</i> $(V_{GS} < V_{TP} \text{ và } 0 \ge V_{DS} > V_{DS,sat})$
$I_D = K_n \left[\left(V_{GS} - V_{TN} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] $ Với $K_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$	$I_D = K_p \left[\left(V_{GS} - V_{TP} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] $ Với $K_p = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L}$
<i>Miền bão hòa</i> ($V_{GS} > V_{TN}$ và $V_{DS} \ge V_{DS,sat}$)	<i>Miền bão hòa</i> ($V_{GS} < V_{TP}$ và $V_{DS} \le V_{DS,sat}$)
$I_D = \frac{K_n}{2} \left(V_{GS} - V_{TN} \right)^2$	$I_D = \frac{K_p}{2} \left(V_{GS} - V_{TP} \right)^2$
$g_m = K_n \left(V_{GSQ} - V_{TN} \right) = \sqrt{2K_n I_{DQ}}$	$g_{m} = -K_{p} \left(V_{GSQ} - V_{TP} \right) = \sqrt{2K_{p}I_{DQ}}$
Điểm chuyển tiếp $V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TN}$	Điểm chuyển tiếp $V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TP}$
Loại giàu: V _{TN} > 0	Loại giàu: V _{TP} < 0
Loại nghèo: V _{TN} < 0	Loại nghèo: V _{TP} > 0